

2015年4月27日
日産化学工業株式会社

Brewer Science とのライセンス契約延長に関するプレスリリース

Brewer Science, Inc.(以下、BSI)と日産化学工業株式会社(以下、日産化学)は、ARC®(半導体用反射防止コーティング材)に関するライセンス契約の延長を発表しましたので、お知らせいたします。

ARC®は BSI の登録商標であり、フォトレジスト下で使用される反射防止膜およびハードマスク用材料に加え、多層材料、EUV、電子線用下層膜材料も含まれます。

プレスリリースはこちら(http://www.nissanchem.co.jp/news_relese/news/n2015_04_27_02.pdf)